### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-033992

(43) Date of publication of application: 09.02.2001

(51)Int.CI.

G03G 5/05

(21)Application number: 11-210043

G03G 5/06

(22)Date of filing:

26.07.1999

(71)Applicant: HITACHI CHEM CO LTD

(72)Inventor: FUJII TETSUYA

MIYAOKA SEIJI HIGASHIDA OSAMU KANEKO SUSUMU SAKIO SUSUMU

#### (54) COATING FLUID FOR CHARGE GENERATION LAYER AND ELECTROPHOTOGRAPHIC PHOTORECEPTOR USING SAME

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a coating fluid for the charge generating layer superior in productivity and coatability and long in coating fluid life and high in sensitivity and to provide a electrophotographic photoreceptor formed by using it.

SOLUTION: The charge generating layer of the electrophotographic photoreceptor is obtained by dispersing a phthalocyanine composition into an organic solvent and applying it, and this phthalocyanine has at least 2 main diffraction peaks in 24.0° and 27.2° in Bragg ( $2\theta\pm0.2^{\circ}$ ) angles in the X-ray diffraction spectra using  $CuK\alpha$ , and the organic solvents to be used for the charge generating layer of the electrophotographic photoreceptor is a mixture of at least 2 kinds of solvents of that having no hydrogen bond and that of capable of forming the hydrogen bond.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

#### (19)日本国特許庁(JP)

### (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-33992 (P2001-33992A)

(43)公開日 平成13年2月9日(2001.2.9)

(51) Int.Cl.7		識別記号	ΡI			テーマコード(参考)
G03G	5/05	102	G 0 3 G	5/05	102	2H068
	5/06	371		5/06	371	

#### 審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 14 頁)

(21)出願番号	特顯平11-210043	(71) 出願人	000004455
	• •		日立化成工業株式会社
(22)出願日	平成11年7月26日(1999.7.26)		東京都新宿区西新宿2丁目1番1号
		(72)発明者	藤井 徹也
			茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化
			成工業株式会社山崎事業所内
		(72)発明者	宮岡 清二
			茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化
			成工業株式会社山崎事業所内
		(74)代理人	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		(12/142)	弁理士 若林 邦彦
			NET THE
			具教育》。他人
			最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 電荷発生層用塗液及びそれを用いた電子写真感光体

#### (57)【要約】

【課題】 生産性、塗工性に優れ、長い塗液寿命を持つ 高い感度を有した電荷発生層用塗液及び電子写真感光体 を提供する。

【解決手段】 電荷発生層にCuKaのX線回折スペクトルにおいて、ブラッグ角(2θ±0.2度)の少なくとも24.0度及び27.2度に主な回折ピークを有するフタロシアニン組成物を有機溶媒に分散し塗布する電子感光体において、少なくとも水素結合をしない有機溶媒と水素結合できる有機溶媒2種類以上を用いる電荷発生層用塗液並びにこの電荷発生層用塗液を用いた電子写真感光体。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 電荷発生層にCuKaのX線回折スペクトルにおいて、ブラッグ角(20±0.2度)の少なくとも24.0度及び27.2度に主な回折ピークを有するフタロシアニン組成物を有機溶媒に分散し塗布する電子感光体において、少なくとも水素結合をしない有機溶媒と水素結合できる有機溶媒2種類以上を用いる電荷発生層用塗液。

【請求項2】 水素結合をしない有機溶媒が炭素数6以 上の飽和炭化水素からなる請求項1記載の電荷発生層用 10 塗液。

【請求項3】 水素結合できる有機溶媒がアルコールからなる請求項1又は2記載の電荷発生層用塗液。

【請求項4】 水素結合できる有機溶媒が1価アルコール及び2価アルコールからなる請求項1又は2記載の電荷発生層用塗液。

【請求項5】 フタロシアニン組成物がオキソチタニルフタロシアニンを含む請求項1、2、3又は4記載の電荷発生層用塗液。

【請求項6】 フタロシアニン組成物がオキソチタニル 20 フタロシアニンと中心金属にTi以外の金属を持つフタロシアニン混晶物の請求項1、2、3又は4記載の電荷発生層用塗液。

【請求項7】 請求項1~6記載の電荷発生層用塗液を 用いた電子写真感光体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子写真感光体及 び電荷発生層用塗液に関する。

[0002]

【従来の技術】従来の電子写真感光体として、アルミニウム等の導電性基板の上に50μm程度のセレン(Se)膜を真空蒸着法により形成したものがあるが、このSe感光体は、波長500mm付近までしか感度を有していない等の問題がある。また、導電性基板の上に50μm程度のSe層を形成し、この上に更に数μmのセレンーテルル(Se-Te)合金層を形成した感光体があるが、この感光体は上記Se-Te合金のTeの含有率が高い程、分光感度が長波長にまで伸びる反面、Teの添加量が増加するにつれて表面電荷の保持特性が不良となり、事実上、感光体として使用できなくなるという重大な問題がある。

【0003】また、アルミニウム基板の上に1μm程度のクロロシアンブルー又はスクウアリリウム酸誘導体をコーティングして電荷発生層を形成し、この上に絶縁抵抗の高いポリビニルカルパゾール又はピラゾリン誘導体とポリカーボネート樹脂との混合物を、10~20μmコーティングして電荷輸送層を形成した所謂複合二層型の感光体もあるが、この感光体は700m以上の光に対して感度を有していないのが実状である。

【0004】近年、この複合二層型の感光体において、 上記欠点を改善した、即ち、半導体レーザ発振領域80 Onm前後に感度を有する感光体も多く報告されており、 これらのうち多くのものが、電荷発生材料としてフタロ シアニン顔料を用い、その膜厚0.5~1μm程度の電 荷発生層上に、ポリピニルカルバゾール、ピラゾリン誘 導体又はヒドラゾン誘導体とポリカーボネート樹脂又は ポリエステル樹脂との絶縁抵抗の高い混合物を、10~ 20μmコーティングして電荷輸送層を形成し複合二層 型の感光体を形成している。フタロシアニン類は、中心 金属の種類により吸収スペクトルや、光導電性が異なる だけでなく、結晶型によってもこれらの物性には差があ り、同じ中心金属のフタロシアニンでも、特定の結晶型 が電子写真用感光体用に選択されている例がいくつか報 告されている。例えば、チタニルフタロシアニンには種 々の結晶型が存在し、その結晶型の違いによって帯電 性、暗滅衰、感度等に大きな差があることが報告されて

【0005】特開昭59-49544号公報には、オキ ソチタニルフタロシアニンの結晶形としては、ブラッグ 角(2θ±0.2度)の9.2度、13.1度、20. 7度、26.2度、27.1度に強い回折ピークを与え るものが好適であることが示されており、X線回折スペ クトル図が示されている。この結晶型のチタニルフタロ シアニンを電荷発生材料として用いた感光体の電子写真 特性は、暗減衰(DDR): 85%、感度(E<sub>1/4</sub>): O. 57 lux·secである。また、特開昭 59-1669 59号公報には、オキソチタニルフタロシアニンの蒸着 膜をテトラヒドロフランの飽和蒸気中に1~24時間放 置し、結晶型を変化させて、電荷発生層としている。X 線回折スペクトルは、ピークの数が少なく、かつ幅が広 く、ブラッグ角(2θ±0.2度)の7.5度、12. 6度、13.0度、25.4度、26.2度及び28. 6度に強い回折ピークを与えることが示されている。こ の結晶型のオキソチタニルフタロシアニンを電荷発生材 料として用いた感光体の電子写真特性は、暗滅衰(DD R):86%、感度(E<sub>1/2</sub>):0.7 lux·secである。 【0006】また、特開平2-198452号公報に は、オキソチタニルフタロシアニンの結晶型としては、 40 ブラッグ角 (2θ±0.2度) の27.3度に主たる回 折ピークを有するものが高感度(1.7 m]/m²)であ り、その製造法として、水とo-ジクロロベンゼン混合 液中で、60℃で1時間、加熱撹拌することが示されて いる。また、特開平2-256059号公報には、チタ ニルフタロシアニンの結晶型として、ブラック角(2θ ±0.2度)の27.3度に主たる回折ピークを有する ものが髙感度(O. 62 lux·sec)であり、その製造法 として、室温下で1,2-ジクロロエタン中で撹拌する ことが示されている。また、特開昭62-194257 50. 号公報には、2種以上のフタロシアニンを混合して用い

ており、例えば、オキソチタニルフタロシアニンと無金 属フタロシアニンの混合物等を電荷発生材料として用い るととが示されている。

【0007】このように、フタロシアニン類は、結晶型 の違いによって電子写真特性が大きく異なり、その結晶 型が電子写真感光体としての性能を左右する重要な因子 であり、なかでもオキソチタニルフタロシアニンは、結 晶型変換によって非常に感度が違った電荷発生材料を与 える。一方これらフタロシアニンは有機溶剤に曝される ことで結晶型変化するため、結晶安定性に優れ、また、 塗料としての沈降し難い安定な溶剤の選択が要求され る.

【0008】特開昭59-49544号公報では、溶媒 に酢酸ブチル-ソロソルブアセテート、n-ブタノール - 酢酸ブチル-ソロソルブアセテート等の混合溶媒を用 いているが、安価に特性の良い電子写真感光体を大量に 生産する要求が高まっており、更に生産性、安定性の高 い特性を有する電荷発生層用塗液が必要となってきてい る。また、特開平6-123987号公報では、溶媒に テトラヒドロフラン、テトラヒドロフランを主としてプ ロピレングリコールメチルエーテルアセテート、アニソ ール、アセチルアセトン、ジオキサン、ジメトキシメタ ン等の混合溶媒を用いているがこれら溶媒を用いている と経日的にフタロシアニンの結晶型が変化し、電子写真 感光体特性が劣化するという問題があった。そのため、 優れた特性及び安定性を示すフタロシアニン組成物並び にそれを安定に製造することができる電荷発生層用塗液 の組成確立が望まれていた。

#### [0009]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、生産性、塗 工性に優れ、長い塗液寿命を持つ高い感度を有した電荷 発生層用塗液及び電子写真感光体を提供するものであ る。

#### [0010]

【課題を解決するための手段】本発明は、電荷発生層に CuKαのX線回折スペクトルにおいて、ブラッグ角  $(2\theta \pm 0.2 g)$  の少なくとも24.0度及び27. 2度に主な回折ピークを有するフタロシアニン組成物を 有機溶媒に分散し塗布する電子感光体において、少なく 媒2種類以上を用いる電荷発生層用塗液に関する。ま た、本発明は、水素結合をしない有機溶媒が炭素数6以 上の飽和炭化水素からなる前記電荷発生層用塗液に関す る。また、本発明は、水素結合できる有機溶媒がアルコ ールからなる前記電荷発生層用塗液に関する。また、本 発明は、水素結合できる有機溶媒が1価アルコール及び 2価アルコールからなる前記電荷発生層用塗液に関す

【0011】また、本発明は、フタロシアニン組成物が オキソチタニルフタロシアニンを含む前記電荷発生層用 50 塗液に関する。また、本発明は、フタロシアニン組成物 がオキソチタニルフタロシアニンと中心金属にTi以外 の金属を持つフタロシアニン混晶物の前記電荷発生層用 塗液に関する。また、本発明は、前記の電荷発生層用塗 液を用いた電子写真感光体に関する。

#### [0012]

【発明実施の形態】本発明の電荷発生層用塗液は、電荷 発生層にСαΚαのΧ線回折スペクトルにおいて、ブラ ッグ角 (2θ±0.2度) の少なくとも24.0度及び 10 27.2度に主な回折ピークを有するフタロシアニン組 成物を有機溶媒に分散し塗布する電子感光体において、 少なくとも水素結合をしない有機溶媒と水素結合できる 有機溶媒2種類以上を用いるものである。

【0013】本発明におけるフタロシアニン組成物は、 公知のY型オキソチタニルフタロシアニンを使うことが できる。Y型オキソチタニルフタロシアニンは、一般に 購入することができ、独国SYNTEC社より、ST1 0/10.2等の商品名で供給される。また、本発明に おけるフタロシアニン組成物は、中心金属にチタン以外 20 の元素を有するフタロシアニンの混晶物にも適用でき る。混晶物は、特開平4-372663、特開平8-3 50992等の製法で得ることができる。

【0014】本発明の電子写真感光体は、導電性基材上 に、有機光導電性物質として、フタロシアニン組成物を 有する光導電層を設けたものである。本発明における導 電性基材としては、例えば、金属板(アルミニウム、ア ルミニウム合金、鋼、鉄、銅等)、金属化合物板(酸化 スズ、酸化インジウム、酸化クロム等)、導電性粒子 (カーボンブラック、銀粒子等) などを適当なバインダ と共にプラスチックの上に被覆した基体、プラスチッ ク、紙、ガラス等に蒸着やスパッタリング等で導電性を 付与したものなどが挙げられる。また、これらの基体の 形状としては、例えば、円筒状、シート等が挙げられる が、これらの形状、寸法、表面粗度等には特に制限はな い。本発明における光導電層は、有機光導電性物質を含 む層であり、例えば、有機光導電性物質の被膜、有機光 導電性物質及び結合剤を含む被膜、電荷発生層及び電荷 輸送層からなる複合型被膜等が挙げられる。

【0015】本発明における有機光導電性物質として とも水素結合をしない有機溶媒と水素結合できる有機溶 40 は、前記した本発明のブラッグ角  $(2\theta \pm 0.2g)$  の 少なくとも24.0度及び27.2度に主な回折ピーク を有するフタロシアニン組成物が必須成分として用いら れ、さらに公知のものを併用することができる。また、 本発明における有機光導電性物質としては、フタロシア ニン組成物に電荷発生物質(電荷を発生する有機顔料) 及び/又は電荷輸送性物質を併用することが好ましい。 なお、上記電荷発生層には、フタロシアニン組成物及び /又は電荷発生物質(電荷を発生する有機顔料)が含ま れ、電荷輸送層には電荷輸送性物質が含まれる。

【0016】電荷発生物質(電荷を発生する有機顔料)

としては、例えば、アゾキシベンゼン系、ジスアゾ系、トリスアゾ系、ベンズイミダゾール系、多環キノン系、インジゴイド系、キナクリドン系、ベリレン系、メチン系、α型、β型、τ型、δ型、ε型、α型等の各種結晶構造を有する無金属タイプ又は金属タイプのフタロシアニン系などの電荷を発生するととが知られている顔料が挙げられる。これらの顔料は、例えば、特開昭47-18544号公報、特開昭47-18544号公報、特開昭47-18544号公報、特開昭48-43942号公報、特開昭48-70538号公報、特開昭49-1231号公報、特開昭49-105536号公報、特開昭50-75214号公報、特開昭53-44028号公報、特開昭54-1732号公報等に開示されている。

【0017】また、特開昭58-18-2640号公報及びヨーロッパ特許公開第92.255号公報等に開示されている、で、で、n及びn、型無金属フタロシアニンも使用可能である。このようなものの他に、光照射により電荷担体を発生する有機願料はいずれも使用することができる。

【0018】電荷輸送性物質としては、高分子化合物で は、ポリーNービニルカルバゾール、ハロゲン化ポリー N-ピニルカルバゾール、ポリビニルピレン、ポリビニ ルインドロキノキサリン、ポリビニルベンゾチオフェ・ ン、ポリビニルアントラセン、ポリビニルアクリジン、 ポリビニルビラゾリン等が挙げられ、低分子化合物のも のではフルオレノン、フルオレン、2、7-ジニトロー フエンー4ーオン、3,7ージニトロージベンソチオフ エンー5ーオキサイド、1ーブロムビレン、2ーフェニ 30 ルピレン、カルバゾール、N-エチルカルバゾール、3 -フェニルカルバゾール、3-(N-メチル-N-フェ ニルヒドラゾン) メチル-9-エチルカルバゾール、2 -フェニルインドール、2-フェニルナフタレン、オキ サジアゾール、2、5-ビス(4-ジエチルアミノフェ ニル) -1, 3, 4-オキサジアゾール、1-フェニル -3-(4-ジエチルアミノスチリル)-5-(4-ジ エチルアミノスチリル)-5-(4-ジェチルアミノフ ェニル) ピラゾリン、1-フェニル-3-(p-ジエチ ルアミノフェニル) ピラゾリン、p-(ジメチルアミ ノ) -スチルベン、2-(4-ジプロピルアミノフェニ ル) -4-(4-ジメチルアミノフェニル) -5-(2 ークロロフェニル) -1, 3-オキサゾール、2-(4 -ジメチルアミノフェニル)-4-(4-ジメチルアミ ノフェニル) -5-(2-フルオロフェニル) -1, 3 -オキサゾール、2-(4-ジエチルアミノフェニル) -4-(4-ジメチルアミノフェニル)-5-(2-フ ルオロフェニル) -1, 3-オキサゾール、2-(4-ジプロピルアミノフェニル)-4-(4-ジメチルアミ

ーオキサゾール、イミダゾール、クリセン、テトラフェ ン、アクリデン、トリフェニルアミン、これらの誘導 体、4-N', N'-ジフェニルアミノベンズアルデヒ ド-N, N-ジフェニルヒドラゾン、4-N', N'-ジトリルアミノベンズアルデヒドーN、N-ジフェニル ヒドラゾン、N, N, N', N'-テトラフェニルベン ジジン、N, N' -ジフェニル-N, N' -ビス (3-メチルフェニル) - ベンジジン、N, N, N', N'-テトラキス (4-メチルフェニル) - ベンジジン、N. ニル) - ベンジジン、N, N, N', N' - テトラキス (4-メチルフェニル) - トリジン、1.1-ビス(4 -ジエチルアミノフェニル)-4,4-ジフェニルー 1,3-ブタジエン、これらの誘導体等が挙げられる。 【0019】上記した電荷輸送性物質の中で、ベンジジ ン誘導体、ブタジエン誘導体等が好ましく、その中でも 一般式[]]

[111]

(式中、R'及びR'は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、フルオロアルキル基又はフルオロアルコキシ基を示し、2個のR'は、各々独立に、水素原子又はアルキル基を示し、Ar'及びAr'は、各々独立に、アリール基を表し、m及びnは、各々独立に、0~5の整数である)で表されるベンジジン誘導体、一般式〔II〕

[化2]

$$\begin{array}{c|c}
R^4 & & & \\
& & & \\
C = C - C = C
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R^9 & & \\
& & \\
R^7 & & \\
\end{array}$$
(1I)

(式中、R'、R'、R'及びR'は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、ジ低級アルキルアミノ基、ジアリールアミノ基、ジアラルキルのとフェンをであるブタジェンをは、ないものとして挙げられる。

ル)-4-(4-i)メチルアミノフェニル)-5-(2-i) 【0020】前記一般式(1) において、アルキル基と -6ロロフェニル)-1、3-3オキサゾール、2-(4-i)メチルアミノフェニル)-4-(4-i)メチルアミノフェニル)-1、3-3 等が挙げられる。アルコキシ基としては、例えば、メトーネキサゾール、2-(4-i) キシ基等が挙げられる。アリール基としては、例えば、カオロフェニル)-1、3-3 オキサゾール、2-(4-i) キシ基等が挙げられる。アリール基としては、例えば、カオロフェニル)-1、3-3 オキサゾール、2-(4-i) 基、ナフチル基等が挙げられる。フルオロアルキル基と フェニル 基、ナフチル基等が挙げられる。フルオロアルキル基と フェニル)-5-(2-i) も、 は、例えば、トリフルオロメチル基、トリフルオロ

エチル基、ヘブタフルオロプロビル基等が挙げられる。 フルオロアルコキシ基としては、例えば、トリフルオロ メトキシ基、2,2-ジフルオロエトキシ基、2,2, 2-トリフルオロエトキシ基、1H、1H-ペンタフル オロプロポキシ基、ヘキサフルオローiso-プロポキシ 基、1H、1H~ペンタフルオロブトキシ基、2,2, 3, 4, 4, 4-ヘキサフルオロブトキシ基、4, 4, \*

7

\*4-トリフルオロブトキシ基等のフルオロアルコキシ基 が挙げられる。

【0021】前記一般式[1]で表されるベンジジン誘 導体としては、具体的には、下記のNo.1~No.10の化 合物等が挙げられる。

[0022]

[化3]

[0023] [1:4]

Na. 7

【0025】前記一般式 [II] において、ハロゲン原子としては、例えば、塩素、臭素等が挙げられる。アルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、n-プロビル基等が挙げられる。アルコキシ基としては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基等が挙げられる。ジ低級アルキルアミノ基としては、例えば、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基等が挙げられる。ジアリールアミノ基としては、例えば、ジフェニルアミ

ノ基、ジトリルアミノ基等が挙げられる。ジアラキルアミノ基としては、例えば、ジベンジルアミノ基等が挙げられる。

【0026】前記一般式 [II] で表されるブタジエン誘導体としては、具体的には、下記のNo.11~No.16の化合物等が挙げられる。

[0027]

【化6】

[0028]

【0029】本発明における光導電層に含まれる有機光 じて用いる電荷発生物質(電荷を発生する有機顔料)

(両方で前者とする)と電荷輸送性物質(後者とする) とを混合して使用する場合(単層型の光導電層を形成す る場合)には、後者/前者が重量比で10/1~2/1 の割合で配合するととが好ましい。

【0030】本発明における光導電層には、前記有機光 導電性物質の他に、結合剤を配合することが好ましい。 結合剤としては、絶縁性で、通常の状態で被膜を形成で きる樹脂並びに熱及び/又は光によって硬化し、被膜を 形成する樹脂であれば特に制限はなく、例えば、シリコ 40 ーン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリエ ステル樹脂、エポキシ樹脂、ポリケトン樹脂、ポリカー ボネート樹脂、ポリカーボネート共重合体、ポリエステ ルカーボネート樹脂、ポリホルマール樹脂、ポリ(2. 6-ジメチルフェニレンオキサイド)、ポリビニルブチ ラール樹脂、ポリピニルアセタール樹脂、スチレンーア クリル系共重合体、ポリアクリル樹脂、ポリスチレン樹 脂、メラミン樹脂、スチレン-ブタジエン共重合体、ポ リメタクリル酸メチル樹脂、ポリ塩化ビニル、エチレン

体、ポリアクリルアミド樹脂、ポリビニルカルバゾー・ 導電性物質は、前記フタロシアニン組成物及び必要に応 30 ル、ポリビニルビラゾリン、ポリビニルビレン等が挙げ られる。また、熱及び/又は光によって架橋される熱硬 化型樹脂及び光硬化型樹脂も使用することができる。こ れらの結合剤は、単独で又は2種類以上を組み合わせて 使用される。

> 【0031】結合剤を配合する場合の配合量は、前記本 発明のフタロシアニン組成物及び必要に応じて用いる電 荷発生物質と電荷輸送性物質の総量100重量部に対し て、0~500重量部とすることが好ましく、30~5 00重量部とすることがより好ましい。

【0032】また、本発明における光導電層に前記結合 剤を使用する場合には、必要に応じて、可塑剤、流動性 付与剤、ピンホール抑制剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤 等の添加剤を添加することができる。可塑剤としては、 例えば、ビフェニル、3,3′,4,4′ーテトラメチ ルー1, 1'ーピフェニル、3, 3", 4, 4"ーテト ラメチルーp-ターフェニル、3、3″、4、4″ーテ トラメチルーmーターフェニル、ハロゲン化パラフィ ン、ジメチルナフタリン、ジブチルフタレート等が挙げ られる。流動性付与剤としては、例えば、モダフロー - 酢酸ビニル共重合体、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合 50 (モンサントケミカル社製)、アクロナール4F (バズ

フ社製)等が挙げられる。ピンホール抑制剤としては、 例えば、ベンゾイン、ジメチルフタレート等が挙げられ

【0033】酸化防止剤及び紫外線吸収剤としては、例 えば、2、6-ジーtーブチルー4-メチルフェノー ル、2, 4-ビス(n-オクチルチオ)-6-(4-ヒ ドロキシ-3, 5-ジ-t-ブチルアニリノ)-1, 3, 5 - 14, 6-トリス(3, 5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロ キシベンジル)ベンゼン、2-(5-t-ブチル-2-ヒドロキシフェニル) ベンゾトリアゾール、2-〔2-ヒドロキシー3, 5-ビス (α, α-ジメチルベンジ ル) フェニル] -2 Hベンゾトリアゾール、アンチゲン FR (大内新興化学社製)等が挙げられる。 これらの添 加剤は、適宜選択して使用することができ、その使用量 も適宜決定することができる。

【0034】本発明における光導電層が、電荷発生層及

び電荷輸送層からなる複合型の光導電層を形成する場合 において、電荷発生層には、前記フタロシアニン組成物 及び必要に応じて電荷発生物質(電荷を発生する有機顔 料)が含有され、電荷輸送層には、前記電荷輸送性物質 が含有される。電荷発生層には、前記した結合剤、前記 した添加剤等を添加することができる。結合剤の配合量 としては、前記フタロシアニン組成物及び電荷発生物質 の総量100重量部に対して、500重量部以下とする ことが好ましい。また、添加剤の配合量としては、前記 フタロシアニン組成物及び電荷発生物質の総量100重 量部に対して、5重量部以下とすることが好ましい。電 荷輸送層には、前記した結合剤等を添加することができ る。結合剤の配合量としては、電荷輸送性物質100重 30 量部に対して、500重量部以下とすることが好まし い。なお、電荷輸送性物質が低分子量の化合物の場合に は、結合剤の配合量は、電荷輸送性物質100重量部に 対して、50重量部以上含有させることが好ましい。 【0035】本発明における光導電層には、既知の結合 剤、可塑剤、流動性付与剤、ピンホール抑制剤、酸化防 止、紫外線吸収剤等の添加剤を使用することができる。 【0036】結合剤としては、絶縁性で、通常の状態で 被膜を形成できる樹脂並びに熱及び/又は光によつて硬 化し、被膜を形成する樹脂であれば特に制限はなく、例 えば、シリコーン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリウレタン 樹脂、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、ポリケトン樹 脂、ポリカーボネート樹脂、ポリカーボネート共重合 体、ポリエステルカーボネート樹脂、ポリホルマール樹 脂、ポリ(2,6-ジメチルフェニレンオキサイド)、 ポリビニルブチラール樹脂、ポリビニルアセタール樹 脂、スチレン-アクリル系共重合体、ポリアクリル樹 脂、ポリスチレン樹脂、メラミン樹脂、スチレン-ブタ ジエン共重合体、ポリメタクリル酸メチル樹脂、ポリ塩 化ビニル、エチレン-酢酸ビニル共重合体、塩化ビニル 50 とにより作製することができる。

- 酢酸ピニル共重合体、ポリアクリルアミド樹脂、ポリ ビニルカルバゾール、ポリビニルピラゾリン、ポリビニ ルピレン等が挙げられる。また、熱及び/又は光によっ て架橋される熱硬化型樹脂及び光硬化型樹脂も使用する ことができる。これらの結合剤は、単独で又は2種類以 上を組み合わせて使用される。

【0037】可塑剤としては、例えば、ビフェニル、 3, 3', 4, 4'ーテトラメチルー1, 1'ービフェ ニル、3, 3<sup>n</sup>, 4, 4<sup>n</sup>ーテトラメチルーpーターフ ェニル、3,3",4,4"-テトラメチルーローター フェニル、ハロゲン化パラフィン、ジメチルナフタリ ン、ジブチルフタレート等が挙げられる。流動性付与剤 としては、例えば、モダフロー(モンサントケミカル社 製)、アクロナール4F(バズフ社製)等が挙げられ る。ピンホール抑制剤としては、例えば、ベンゾイン、 ジメチルフタレート等が挙げられる。

【0038】酸化防止剤及び紫外線吸収剤としては、例 えば、2,6-ジーtーブチルー4-メチルフェノー ル、2,4-ピス(n -オクチルチオ) -6-(4-ヒ ドロキシー3, 5-ジーt-ブチルアニリノ)-1, 3, 5-14, 6-トリス (3, 5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロ キシベンジル)ベンゼン、2-(5-t-ブチル-2-ヒドロキシフェニル)ベンゾトリアゾール、2-〔2-ヒドロキシ-3、5-ビス (α, α-ジメチルベンジ ル) フェニル〕 – 2 Hベンゾトリアゾール、アンチゲン FR(大内新興化学社製)等が挙げられる。これらの添 加剤は、適宜選択して使用することができ、その使用量 も適宜決定することができる。

【0039】本発明の電子写真感光体における光導電層 の厚さは、5~50μmとすることがが好ましい。光導 電層として、電荷発生層及び電荷輸送層の複合型を使用 する場合には、電荷発生層の厚さは、0.01~1μm とすることが好ましく、0.1~0.5 μmとすること がより好ましい。電荷発生層の厚さが 0.01μm未満 では、電荷発生層を均一に形成するのが困難となる傾向 があり、lumを超えると、電子写真特性が低下する傾 向がある。光導電層として、電荷発生層及び電荷輸送層 の複合型を使用する場合には、電荷輸送層の厚さは、5 40  $\sim 50 \mu$ mとすることが好ましく、 $15 \sim 30 \mu$ mとす ることがより好ましい。電荷輸送層の厚さが5μm未満 では、初期電位が低くなる傾向があり、50μmを超え ると、感度が低下する傾向がある。

【0040】本発明の電荷発生層用塗液は、前記フタロ シアニン組成物を有するものである。本発明の電荷発生 層用塗液は、前記フタロシアニン組成物、必要に応じて 用いる電荷発生物質及び上記した、結合剤、可塑剤、流 動性付与剤、ピンホール抑制剤、酸化防止、紫外線吸収 剤剤等の添加剤を、溶剤に均一に分散又は溶解させると

【0041】本発明の電荷発生層用塗液に使用される溶 剤は、少なくとも水素結合をしない有機溶媒と水素結合 できる有機溶媒をそれぞれ1種類以上を用いる。水素結 合をしない有機溶媒として、例えば、飽和炭化水素系溶 剤(n-ヘキサン、シクロヘキサン、n-ヘプタン、メ チルシクロヘキサン、メチルシクロペンタン等)、ハロ ゲン化炭化水素系溶剤(塩化メチレン、四塩化炭素等) 等が上げられ、水素結合できる有機溶媒としてアルコー ル系溶剤(メタノール、エタノール、プロパノール、1 -メトキシ-2-プロパノール、2-メトキシエタノー ル、2-エトキシエタノール、2-ブトキシエタノール 等)、芳香族系溶剤(キシレン、アニソール等)、ケト ン系溶剤(シクロヘキサノン、メチルシクロヘキサノン 等)、エーテル系溶剤(テトラヒドロフラン、1,3-シオキソラン、1, 4-シオキサン等) などが挙げられ る。とれらの溶剤の沸点は、生産設備上の制約が少な い、30~150℃の範囲に入るものが好ましい。

【0042】水素結合をしない有機溶媒は、飽和炭化水素系溶剤を使用することが好ましく、炭素数6以上の飽和炭化水素系溶剤を使用することがより好ましい。また、水素結合できる有機溶媒は、アルコール系溶剤を用いることが好ましく、特に生産性にかかる蒸発特性の観点から炭素数5個以下の1価飽和アルコールが好ましく、溶剤同士の相溶性を向上させるため炭素数5個以上の1価アルコールや2価のアルコール等を併用することが特に好ましい。また、ハロゲン化炭化水素系溶剤、ケトン系溶剤、エーテル系溶剤等の溶媒は、フタロシアニンの結晶を変化させる傾向が強い。これらの溶媒は水素結合をしない有機溶媒と水素結合できる有機溶媒それぞれ1種又は2種類以上を用いる。

【0043】本発明の電荷発生層用塗液に使用される溶 剤の使用量は、前記フタロシアニン組成物及び必要に応 じて用いる電荷発生物質及び上記した、結合剤、添加剤 等の総量100重量部に対して、900~10000重 量部とすることが好ましい。この使用量が900重量部 未満では、好ましい電荷発生層の厚さの上限1μm以下 の電荷発生層を形成するのが困難となる傾向があり、1 0000重量部を超えると、電荷発生層を均一に形成す るのが困難となる傾向がある。また、全溶媒100重量 部に含まれる水素結合をしない有機溶媒の好ましい比率 40 は、1~60重量部、特に好ましくは5~50重量部で あり、水素結合を有する有機溶媒の好ましい比率は、6 0~99重量部、特に好ましくは50~95重量部であ る。有機溶媒は塗工環境下で相溶している必要があり、 相溶していないと塗工膜が荒れて感光体得性に劣る傾向 がある。

【0044】本発明の電荷発生層用塗液溶剤に均一に分散又は溶解させるには、ボールミル、超音波、ホモジナイザ、ホモミキサ等を使用して分散又は溶解することができる。

【0045】本発明の電子写真感光体において、導電性基材上に、光導電層を形成する方法としては、例えば、前記本発明の電荷発生層用塗液を、導電性基材上に塗布し、乾燥する方法等が挙げられる。電荷発生層用塗液を、導電性基材上に塗布する場合の塗布方法としては、例えば、スピンコート法、浸漬塗工法等が挙げられる。スピンコート法としては、上記で得られた電荷発生層用塗液を用いて、回転数が500~4000rpmでスピンコーティングすることが挙げられ、また、浸漬塗工法としては、上記で得られた電荷発生層用塗液に、導電性基板を浸漬することが挙げられる。

【0046】電荷発生層及び電荷輸送層を形成する場合は、前記本発明の電荷発生層用塗液及び電荷輸送性物質と必要に応じて添加する結合剤等を上記溶剤に均一に溶解又は分散させた電荷輸送層用塗液を調整し、下記と同様にして導電性基材上に塗布し、乾燥して形成することができる。この場合、電荷発生層と電荷輸送層は、どちらを上層としてもよく、電荷発生層を二層の電荷輸送層ではさむようにすることもできる。

0 【0047】本発明の電子写真感光体は、更に、導電性基材のすぐ上に、薄い接着層又はバリア層を有していてもよく、表面に保護層を有していてもよい。

[0048]

【実施例】以下、実施例により本発明を説明する。 【0049】実施例1

〔電荷発生層用塗液の作製〕

Y型オキソチタニルフタロシアニン(SYNTEC製)の結晶1.6重量部、ボリビニルブチラール樹脂(エスレックBL-S(積水化学(株)製))0.9重量部、メ30 ラミン樹脂(ML365(日立化成工業(株)製))0.5重量部、メタノール10重量部、1-メトキシー2ープロパノール60重量部及びシクロヘキサン30重量部を配合し、ボールミルで分散して電荷発生層用塗液を作製した。

【0050】〔電子写真感光体(A)及び(B)の作製〕アルコール可溶ボリアミド樹脂(M1276(日本リルサン(株)製商品名))27.6重量部、メラミン樹脂(ML2000(日立化成工業(株)製商品名、固形分50重量%))50.3重量部及び無水トリメリット酸(和光純薬工業(株)製)3.8重量部を、エタノール620重量部と1、1、2ートリクロロエタン930重量部に溶解して塗布液を作製した。得られた塗布液を、浸漬塗工法により、アルミニウム板(導電性基材、100mm×100mm×0.1mm)上に塗布し、140℃で30分間乾燥して、厚さが0.3μmの下引き層を形成した

【0051】次いで、実施例1で得られた電荷発生層用 塗液(1)を、浸漬塗工法により、上記アルミニウム基 板の下引き層上に塗布し、120℃で10分間乾燥し 50 て、厚さが0.2μmの電荷発生層を形成した。次い

で、前記No.1の電荷輸送性物質15g、ポリカーボネ ート樹脂ユーピロンS-3000 (三菱瓦斯化学(株) 製) 15g、2,6-ジ-t-ブチル-4-メチル-フ ェノール1g、シクロヘキサノン20g及びテトラヒド ロフラン80gを配合して得られた塗布液を、浸漬塗工 法により、上記アルミニウム基板の電荷発生層上に塗布 し、100℃で1時間乾燥して、厚さが20µmの電荷 輸送層を形成し、電子写真感光体(A)を作製した。同 じ組成の電荷発生層用塗液を6ヶ月放置したもので同様\*

\* に電子写真感光体(B)を作製した。

【0052】実施例2~15

実施例1と同様に電荷子発生層用塗液の溶媒を表1に示 す通りとし、電子写真感光体を作製した。

【0053】比較例1~15

実施例1と同様に電荷発生層用塗液の溶媒を表2に示す 通りとし、電子写真感光体を作製した。

[0054]

【表1】

		a A'T	表	1			
		溶 剤 1	重量部	溶 利 2	建量部	溶 剤 3	重量部
実施例1	塗波 1	1-メトキシ-2-プロバノール	60	シクロヘキサン	30	メタノール	10
実施例2	塗紋 2	1-メトキシ-2-プロバノール	40	シクロヘキサン	40	メタノール	20
突施例3	塗蔽 3	1-メトキシ-2-プロバノール	6 5	n-ヘキサン ·	25	エタノール	10
夹施例4	建設4	1-メトキシ-2-プロパノール	8 0	メチルシクロヘキサン	20	-	-
実施例 5	<b>塗被</b> 5	1-メトキシ-2-プロバノール	70	メチルシクロヘキサン	30	-	-
奥施例6	建波6	1-メトキシ-2-プロバノール	50	シクロヘキサン	30	エタノール	20
実施例7	塗波7	イソプタノール	80	シクロヘキサン	20	-	_
実施例8	<b>塗款 8</b>	1-メトキシ-2-プロパノール	6 5	シクロヘキサン	15	イソプタノール	20
実施例 9	塗液 9	1-メトキシ-2-プロパノール	60	メチルシクロヘキサン	15	イソプタノール	2 5
夹施例10	塗液10	1-メトキシ-2-プロパノール	5 0	メチルシクロペンタン	20	イソプタノール	30
実施例11	塗液11	イソプタノール	70	トルエン	30		_
実施例12	塗液12	1-メトギシ-2-プロパノール	60	塩化メチレン	40	-	_
夹施例13	塗液13	プロパノール	80	シクロヘキサン	20	-	·-
実施例14	塗液14	プロパノール	70	トルエン	30		-
突施例15	塗液15	プロパノール	70	テトラヒドロフラン	10	シクロヘキサン	20

[0055]

【表2】

表 2

		海剤 1	<b>毛量</b> 無	幣 剤 2	重量部	落 剤 3	華量部
比較例 1	強液16	1-メトキシ-2-プロパノール	60	テトラヒドロフラン	40	_	_
比較例2	<b>验液17</b>	1-メトキシ-2-プロパノール	9 0	メタノール	10		
比較例3	塗液18	1-メトキシ-2-プロパノール	80	エタノール	20	_	_
比較例4	验液19	1-メトキシ-2-プロパノール	100	_	-	-	_
比較例 5	建液20	1-メトキシ-2-ブロパノール	8 5	イソプタノール	15	_	
比較例 6	<b>途液2</b> 1	イソプタノール	20	テトラヒドロフラン	6.5	メタノール	15
比較例 7	验被22	イソプタノール	20	テトラヒドロフラン	60	エタノール	20
比較例 8	塗液23	イソプタノール	20	テトラヒドロフラン	80	_	_
比較例 9	塗液24	イソプタノール	2 5	メチルエチルケトン	7 5	_	_
比較例10	建被25	イソプタノール	20	メチルエチルケトン	5 5	エタノール	15
比較例11	強液28	酢酸プチル	2 5	メチルエチルケトン	6.5	エタノール	1 0_
<b>比較例12</b>	塗液27	トルエン・	80	シクロヘキサン	10	塩化メチレン	10
<b>比較例13</b>	強液28	トルエン	7 5	キシレン	2 5	_	_
比較例14	塗液29	トルエン	60	塩化メチレン	40		_
比較例15	塗液30	キシレン・	6 5	シクロヘキサン	35	_	-

【0056】得られた、それぞれの電荷発生層用塗液を用いた電子写真感光体(A)及び(B)の電子写真特性(感度、残留電位、暗減衰率)、塗工ムラ、風乾速度を測定し、結果を表3~表8に示した。なお、電子写真特性は、シンシア30HC(緑屋電気(株)製)を使用し、コロナ帯電方式で感光体を-650Vまで帯電させ、780mの単色光を25ms電子写真感光体に露光し、測定を行った。上記の特性の定義は、以下の通りである。【0057】感度(E<sub>1/2</sub>):初期帯電電位-650Vを、露光0、2秒後に半減させるために要する、780mの単色光の照射エネルギー量である。

\* し、露光0.2 秒後に感光体の表面に残る電位である。 暗減衰率(DDR,)は、感光体の初期帯電電位-65 0 V と、初期帯電後暗所 t 秒放置後の、表面電位 V 、(-V)を用いて、(V,/650)×100と定義した。

塗工ムラ:感光体上の電荷発生層の塗工状態を目視で判 定した。

.:· •

風乾速度:電荷発生層塗工後、風乾し、感光体が移動可 30 能な状態になるまでの時間を測定した。

[0058]

【表3】

残留電位(Vr):同波長の20mJ/m²の単色光を露光 \*

表 3 電子写真感光体(A)の写真特性

		度 (mJ/m²)	残留電位(一V)	暗滅食率	強工ムラ (一)	風乾速度 (s)
実施例1	塗液1	1.02	48	97	0	85
実施例2	強被2	0.99	46	96	0	75
実施例3	塗被3	1.05	49	95	0	80
実施例4	塗液4	1.03	48	95	0	110
実施例5	塗被5	1.05	49	97	0	105
実施例6	塗液6	1.06	50	95	0	85
実施例7	塗被7	1	47	95	0	90
実施例8	<b>塗被8</b>	1.01	47	96	0	100
実施例9	塗液9	1.02	48	97	0	95
実施例10	塗液10	1.05	49	96	0	80

表 4 電子写真感光体(A)の写真特性

		感 度 (nJ/m²)	残留電位 (一V)	暗減食率 (%)	竣工ムラ (一)	風乾速度 (s)
実施例11	逾被11	1	47	97	0	120
実施例12	塗液12	1.08	51	95	0	90
実施例13	塗液13	1.05	49	97	0	70
実施例14	塗液14	1.01	47	98	0	105
実施例15	塗液15	1.08	51	95	0	60
比較例1	塗液16	1.08	51	95	0	120
比較例2	塗液17	1.01	47	96	Δ	180
比較例3	逾被18	1.02	48	96	Δ	160
比較例4	塗液19	1	47	97	Δ	230
比較例5	塗液20	1.01	47	96	Δ	180

[0060]

\* \* (表5) 表 5 電子写真感光体(A)の写真特性

		感 度 (mJ/m²)	残留電位 (-V)	暗滅食率	強工ムラ	風乾速度 (s)
比較例6	塗液21	1.05	49	95	0	95
比較例7	塗液22	1.08	51	96	0	100
比較例8	塗液23	1. 1	51	95	0	85
比較例9	塗液24	1.02	48	95	Δ	95
比較例10	塗液25	1.05	49	95	0	80
比較例11	塗液25	1.03	48	96	0	120
比較例12	逾被27	1.02	48	95	0	135
比較例13	逾被28	0.99	46	97	Δ	280
比較例14	验被29	1.08	51	95	0	85
比較例15	塗液30	1.02	48	97	Δ	100

[0061]

※ ※【表6】表 6 電子写真感光体(B)の写真特性

		感 度 (nJ/m²)	残留電位(一V)	暗減食率	強工ムラ	風乾速度 (s)
実施例1	塗液1	1.01	47	96	0	85
実施例2	塗液2	1.01	47	96	0	75
実施例3	塗液3	1.02	48	95	0	80
実施例4	塗液4	1.01	47	95	0	110
実施例5	塗液5	1.05	49	97	0	105
実施例6	塗液 6	1.02	48	96	0	85
実施例7	塗被7	1.05	49	94	0	90
実施例8	塗被8	1	47	95	0	100
実施例9	塗液9	1.03	48	96	0	95
実施例10	塗液10	1.02	48	95	0	80

[0062]

【表7】

電子写真感光体"(B) の写真特性

		感 (mJ/m²)	残留電位(一V)	暗滅意率	強工ムラ (一)	風乾速度(s)
実施例11	逾被11	1.05	49	95	0	120
実施例12	塗被12	1.21	57	88	0	90
実施例13	塗液13	1.03	48	95	0	70.
実施例14	塗液14	1.02	48	97	0	105
実施例15	塗液15	1.11	52	93	0	60
比較例1	塗液16	1.25	59	87	0	137
比較例2	逾被17	1.11	52	93	Δ	186
比較例3	逾被18	1.12	52	93	Δ	165
比較例4	逾液19	1.01	47	97	Δ	230
比較例5	塗液20	1.01	47	96	Δ	180

[0063]

)

\* \*【表8】 電子写真感光体(B)の写真特性

		感 (mJ/m²)	残留電位 (-V)	暗減食率	強工ムラ (一)	風乾速度(s)			
比較例6	塗液21	1.35	63	84	0	95			
比較例7	塗液22	1.33	62	85	0	105			
比較例8	塗被23	1.44	68	81	0	85			
比較例9	塗液24	1.43	67	80	Δ	100			
比較例10	塗液25	1.52	71	81	0	85			
比較例11	塗液25	1.33	62	82	0	115			
比較例12	逾被27	1.32	62	85	0	140			
比較例13	逾被28	1.12	52	92	Δ	295			
比較例14	逾被29	1.55	73	77	0	90			
比較例15	塗液30	1.05	49	93	Δ	100			

[0064] #2

【発明の効果】本発明の電荷発生層用塗液は、生産性、 塗工性に優れ、長い塗液寿命を持つものであり、この電※

※ 荷発生層用塗液を用いた本発明の電子写真感光体は、高 い感度を有するものである。

フロントページの続き

(72) 発明者 東田 修

茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化 成工業株式会社山崎事業所内

(72)発明者 金子 進

茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化 成工業株式会社山崎事業所内

(72)発明者 崎尾 進

茨城県日立市東町四丁目13番 1号 日立化 成工業株式会社山崎事業所内

Fターム(参考) 2H068 AA19 BA02 BA03 BA39 EA14 FA25

# THIS PAGE BLANK (USP10)

## This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

## THIS PAGE BLANK (USPTO)